

産総研未公開特許出願情報

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
E-mail: aist-tlo-ml@aist.go.jp を付けてください)

2016年11月分 (17件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2016-215037	2016/11/2	イリジウム錯体の製造方法、イリジウム錯体ならびに該化合物からなる発光材料	今野 英雄
2	特願2016-215866	2016/11/4	銀マイクロスフェアとその製造方法	王 正明
3	特願2016-216977	2016/11/7	ナノ炭素材料膜の製造方法と装置	神徳 啓邦
4	特願2016-217789	2016/11/8	固定化錯体触媒	櫻井 宏昭
5	特願2016-217861	2016/11/8	アルケン類の酸化方法	田中 真司
6	特願2016-219869	2016/11/10	ビスホスフィンオキシド化合物、ビスチオホスフィン化合物、またはビスホスフィン化合物の製造方法	吉村 彩
7	特願2016-220548	2016/11/11	タンパク質およびその翻訳後修飾の識別定量用アレイ	富田 峻介
8	特願2016-221043	2016/11/11	異種金属含有リチウムニッケル複合酸化物及びその製造方法	田淵 光春
9	特願2016-224095	2016/11/17	減衰量可変の光減衰器を用いたレーザ出力制御装置	沼田 孝之
10	特願2016-227853	2016/11/24	非水二次電池用電極活物質及びそれを用いた非水二次電池	八尾 勝
11	特願2016-228160	2016/11/24	マグネトロンスパッタリング装置及び透明導電性酸化物膜の形成方法	堀内 達郎
12	特願2016-228871	2016/11/25	導電性材料、導電性セラミックス、導電性ペースト、導電性材料膜、複合酸化物の製造方法、導電性ペーストの製造方法及び導電性材料膜の製造方法	鶴田 彰宏
13	特願2016-230902	2016/11/29	新規乳酸菌及びそれを含む飲食品	堀江 祐範
14	特願2016-230988	2016/11/29	プラスチック基材及び血液標本の作製方法	橋本 宗明
15	特願2016-232233	2016/11/30	マグネトロンスパッタリング装置、及び、磁場形成装置	本村 大成
16	特願2016-232382	2016/11/30	標的物質検出装置及び標的物質検出方法	安浦 雅人
17	特願2016-232383	2016/11/30	標的物質検出装置及び標的物質検出方法	安浦 雅人